

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されてる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed th this Office.

出願年月日 Pate of Application:

2002年10月17日

願 番 号 oplication Number:

特願2002-302960

T. 10/C]:

[J P 2 0 0 2 - 3 0 2 9 6 0]

願 人 licant(s):

日本電信電話株式会社

CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT

BEST AVAILABLE COPY

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2003年 9月30日





【書類名】 特許願

【整理番号】 NTTH145984

【提出日】 平成14年10月17日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G02F 1/00

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日本電信電話株

式会社内

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日本電信電話株

式会社内

【氏名】 山田 浩治

【特許出願人】

【識別番号】 000004226

【氏名又は名称】 日本電信電話株式会社

【代理人】

【識別番号】 100069981

【弁理士】

【氏名又は名称】 吉田 精孝

【電話番号】 03-3508-9866

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 008866

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9701413

【プルーフの要否】 要

【書類名】

明細書

【発明の名称】

光導波路

【特許請求の範囲】

【請求項1】 シリコン基板と、該シリコン基板に積層された石英よりなるアンダークラッドと、該アンダークラッドに積層されたオーバークラッドと、該アンダークラッドに積層され、側方と上面との3方向が該オーバークラッドにより囲まれたコアとを有する完全埋め込み型光導波路において、

前記オーバークラッドの屈折率を、前記アンダークラッドの屈折率よりも大き くした

ことを特徴とする光導波路。

【請求項2】 シリコン基板と、該シリコン基板に積層された石英よりなるアンダークラッドと、該アンダークラッドに積層されたオーバークラッドと、該アンダークラッドに積層され、側方と上面との3方向が該オーバークラッドにより囲まれたコアとを有する完全埋め込み型光導波路において、

前記コアとアンダークラッドとの比屈折率差を、前記コアとオーバークラッド との比屈折率差よりも大きくした

ことを特徴とする光導波路。

【請求項3】 オーバークラッド及びコアがポリマーである

ことを特徴とする請求項1または2何れか1項記載の光導波路。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、オプトエレクトロニクス分野、光通信分野において使用される光導 波路フィルタ等の平面光波回路に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

光回路の小型化を目指して、SOI (Silicon On Insulator) 基板を利用した Si細線導波路やフォトニック結晶導波路の研究開発が行われているが、これら の導波路は、モードフィールド径がサブミクロンのオーダーであるため、光ファ

イバ等との接続のために、ポリマー導波路等を介して接続を行わなければならない(例えば、非特許文献1)。

[0003]

図1は、従来のSOI基板上に形成された光導波路の一例を示す断面及び側面の概略図である。図に示すように、10はシリコン基板、11は石英よりなるアンダークラッド、12はポリマーよりなるコア、13はポリマーよりなるクラッドである。アンダークラッド11の厚さは 3μ mであり、その屈折率は1.49である。

[0004]

【非特許文献1】

荘司他、「SOI基板上に形成したSi細線光導波路の外部結合構造」 、春季講演会予稿集、社団法人応用物理学会、2001年、No.3、30a-YK-11

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

通常のシングルモードファイバのモードフィールド径は9μm程度であり、平面導波路を光ファイバと1dB以下の損失で接続するためには、光ファイバとの接続部において5.5μm以上のモードフィールド径が必要である。

[0006]

また、通常の石英型光導波路で用いられるアンダークラッドの厚さは、20μm程度と十分に大きいため、Si基板への導波光の漏洩を考慮する必要がない。しかし、SOI基板のシリコン酸化物、即ち石英をアンダークラッドとして用いる光導波路においては、SOI基板の製造工程上の問題から、石英層を3μmより厚くすることが困難である。このため、通常の光導波路で設定されるように、アンダークラッドとコアとの比屈折率差が1%以下の場合は、導波光がアンダークラッドを通じてシリコン基板へ漏洩してしまうという問題がある。

[0007]

図 2 は、コア断面が 7μ m四方の正方形のコアの屈折率が 1.47、クラッドの屈折率が 1.462 である完全埋め込み型光導波路と、このコアの端から 3μ

[0008]

この図からもわかるように、シリコン基板を模したシリコン層にも光が伝播しており、わずか100μm程度の配線においても、シリコン層との結合は無視できない程度であり、実用に耐えないことは明らかである。

[0009]

このような構成の導波路において、光通信用の帯域として主に用いられている 1.55μ m帯では、石英の屈折率が 1.46 である場合、コア 120 屈折率が 1.49 以上であることが必要である(「光集積回路」、オーム社、西原浩他)。しかし、コア 120 屈折率を 1.49 以上とすると、石英層とコアとの比屈折率差が 2% 以上となるため、シングルモード条件を満たすコアサイズは 1 辺が 3μ m程度かそれ以下とする必要がある。このため、従来はモードフィールド径の小さなファイバTEC加工したものを通常のシングルモードファイバに接続して用いる等の必要があり、コストの増大を招いた。

[0010]

本発明は上記問題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、SOI基板上に形成された光導波路において、シリコン基板への導波光の漏れの防止と、通常のシングルモードファイバと効率よく接続できる程度のモードフィールド径、シングルモード条件の成立との3条件を同時に満足する光導波路を提供することにある。

[0011]

【課題を解決するための手段】

上記問題を解決するため、請求項1では、シリコン基板と、該シリコン基板に 積層された石英よりなるアンダークラッドと、該アンダークラッドの上部に積層 されたオーバークラッドと、該アンダークラッドに積層され、側方と上面との3 方向が該オーバークラッドにより囲まれたコアとを有する完全埋め込み型光導波 路において、前記オーバークラッドの屈折率を、前記アンダークラッドの屈折率 よりも大きくしたことを特徴とする光導波路をもって解決手段とする。

[0012]

請求項2では、シリコン基板と、該シリコン基板に積層された石英よりなるアンダークラッドと、該アンダークラッドに積層されたオーバークラッドと、該アンダークラッドに積層され、側方と上面との3方向が該オーバークラッドにより囲まれたコアとを有する完全埋め込み型光導波路において、前記コアとアンダークラッドとの比屈折率差を、前記コアとオーバークラッドとの比屈折率差よりも大きくしたことを特徴とする光導波路をもって解決手段とする。

[0013]

請求項3では、前記オーバークラッド及びコアがポリマーであることを特徴と する請求項1または2何れか1項記載の光導波路をもって解決手段とする。

$[0\ 0\ 1\ 4]$

請求項1乃至3の発明によれば、シリコン基板への導波光の漏れを防止することができる。

[0015]

【発明の実施の形態】

図3は本発明の一の実施形態に係る光導波路の断面及び側面の概略図である。

$[0\ 0\ 1\ 6]$

図中において、20はシリコン基板、21は石英よりなるアンダークラッド、22はエポキシ樹脂、ポリイミド、シリコン等のポリマーよりなるコア、23は同様のポリマーよりなるオーバークラッドである。w1はコア21の幅、w2は厚さを表している。アンダークラッド21の厚さは 3μ mである。また、シリコン基板20とアンダークラッド21は、SOI基板の一部を構成している。

$[0\ 0\ 1\ 7]$

本実施形態では、コア22、アンダークラッド21、オーバークラッド23の 屈折率はそれぞれ、1.5、1.46、1.49で、コア22とアンダークラッド21との比屈折率差、コア22とオーバークラッド23との比屈折率差はそれ ぞれ2.7%、0.7%である。コア22とアンダークラッド21との比屈折率 差は、通常の1%以下であれば、導波光がアンダークラッド21へ漏洩してしま うので、1%以上若しくは1.5%以上が好適である。

[0018]

この導波光のアンダークラッド 21への漏洩の問題は、コア 21 の断面形状の幅及び厚さをコントロールすることによっても回避できる。例えば、コア 21 の断面の幅w 1 及び厚さw 2 を 5 . 5 ~ 9 μ mの範囲の値とする。且つ、幅w 1 と厚さw 2 を 等しくすると尚よい。本実施形態では、コア 22 の断面の幅w 1 と厚さw 2 は共に 7 μ mとしている。

[0019]

図 4 は、本実施形態の断面構造を持つ光導波路に対して、 1.55μ mの TM 偏波の光を入射し、 10μ mm 伝播させた後の光強度分布をモードソルバーにより示したものである。

[0020]

図からわかるように、シリコン層に光は伝播しておらず、ほぼ円形で7μm以上のモードプロファイルを保持しつつ、シリコン基板への光の漏洩を防止していることがわかる。

[0021]

上記構成により、アンダークラッド21への導波光の漏れを防ぐことができるだけでなく、導波光のシングルモード条件を満たすと共に、シングルモードファイバと効率よく接続するために必要な大きさのモードフィールド径も実現することができる。

[0022]

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、SOI基板の石英層をアンダークラッドとして用いても、導波光をシングルモードに保ちつつ、シリコン基板に対して光を放射することがなく、かつ、通常用いられるモードフィールド径が9μm程度のシングルモードファイバと効率よく結合することが可能である。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 従来のSOI基板上に形成された光導波路の概略図
- 【図2】 従来技術における光強度分布をモード結合により表した図

- 【図3】 本実施形態におけるSOI基板上に形成された光導波路の概略図
- 【図4】 本実施形態における光強度分布をモード結合により表した図

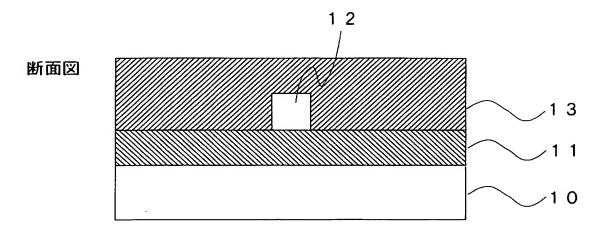
【符号の説明】

10、20…シリコン基板、11、21…アンダークラッド、12、22…コア、13、23オーバークラッド。

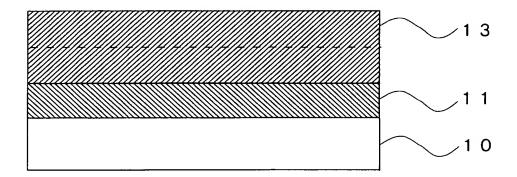
【書類名】

図面

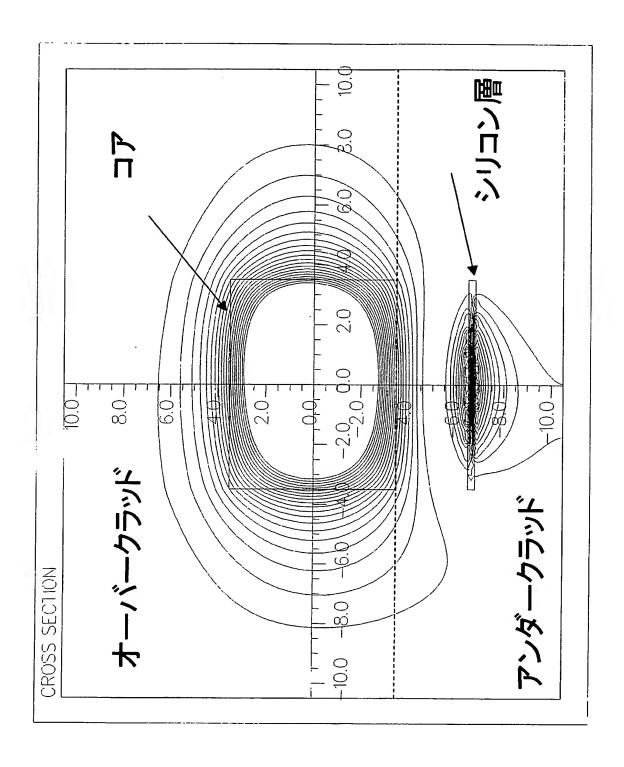
【図1】



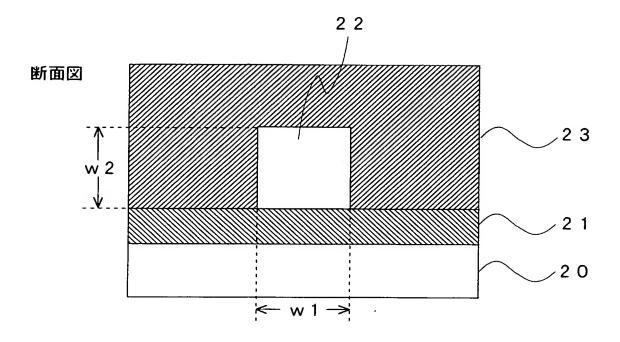


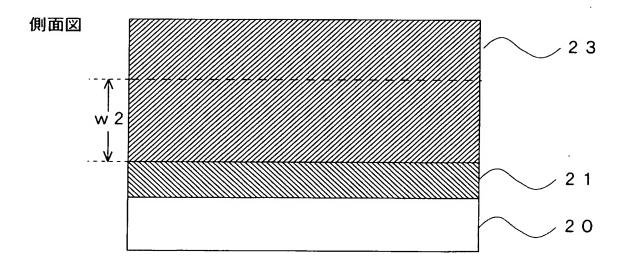


【図2】

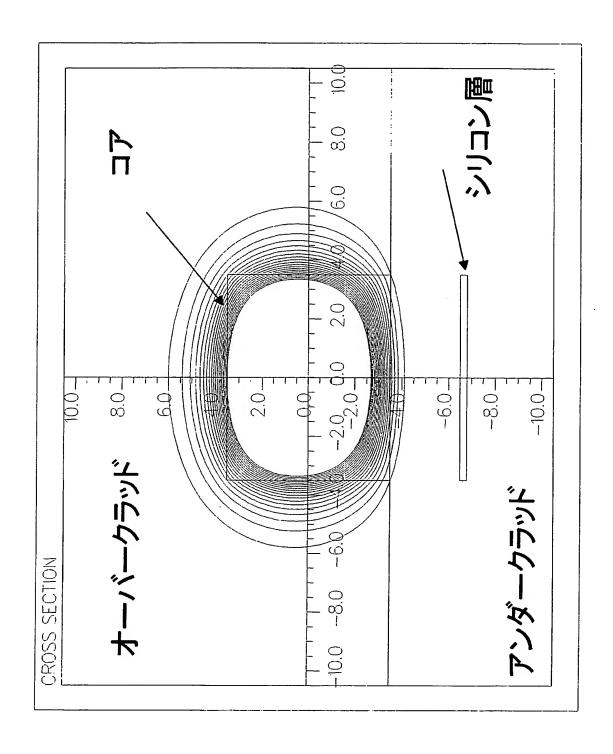


【図3】





【図4】



ページ: 1/E

【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 SOI基板上に形成された光導波路において、シリコン基板20への導波光の漏れの抑制と、通常のシングルモードファイバと効率よく接続できる程度のモードフィールド径と、シングルモード条件の成立との3条件を同時に満足する光導波路を提供する。

【解決手段】 シリコン基板20と、該シリコン基板20に積層された石英よりなるアンダークラッド21と、該アンダークラッド21に積層されたオーバークラッド23と、該アンダークラッド21に積層され、側方と上面との3方向が該オーバークラッド23により囲まれたコア22とを有する完全埋め込み型光導波路において、前記コア22とアンダークラッド21との比屈折率差を、前記コア22とオーバークラッド23との比屈折率差よりも大きくする。

【選択図】

図3

特願2002-302960

出願人履歴情報

識別番号

[000004226]

1. 変更年月日

1999年 7月15日

[変更理由] 住所変更

住 所

東京都千代田区大手町二丁目3番1号

氏 名

日本電信電話株式会社